Edição: 2015 IES: UNESC Curso: 21893 TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA

I - Posição Competitiva no SINAES

Faixa Enade: 3 Enade Contínuo: 2,92494392 Posição Enade: 23/56

Faixa CPC: 3 CPC Contínuo: 2,63278698 Posição CPC: 22/56

IDD: 29.249.4 Processo Formativo: 4,3496 Mestre: 1,5972 Doutor: 0,520 Regime: 2,0833

Formação Geral: 53,15 Formação Específica: 52,68

Desempenho por Componente:

Cenário Nacional

II - Desempenho do Curso no ENADE

Posição relativa do curso em relação a cada Questão da prova

Posição relativa do curso em relação aos Objetos de Conhecimento

Posição relativa do curso em relação aos Domínios Cognitivos

Posição relativa do curso em relação ao Tipo de Questão Objetiva

3	Curso:	21893	TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA
III - Perfil do Egresso			

Perfil Socioeconômico